

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-024995

(43)Date of publication of application: 29.01.2004

(51)Int.CI.

CO2F 1/72

CO2F 1/32 C10J 3/46

(21)Application number: 2002-183426

'(71)Applicant: ELECTRIC POWER DEV CO LTD

HITACHI LTD

KURITA WATER IND LTD

(22)Date of filing:

24.06.2002

(72)Inventor: NAKAMICHI MASAYUKI

SUZUKI HIDEKI

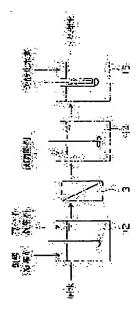
SHIRAKATA TADASHI TSUJIGUCHI SATOSHI HOSOI NORIFUNE MORIHARA ATSUSHI MURAKAMI TAKAFUMI

HATTA TAKESHI

(54) TREATMENT METHOD OF WASTEWATER IN COAL GASIFICATION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a treatment method of wastewater in coal gasification capable of efficiently removing a COD (chemical oxygen demand) causing substance contained in gas cleaning wastewater generated in a coal gasification process. SOLUTION: In the treatment method of wastewater in coal gasification, the wastewater in coal gasification generated when the gas obtained by the partial oxidation of coal is washed is radiated with ultraviolet rays in the presence of a oxidizing agent.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.04.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

心地竹汁

Copy to . PO

・プラ支撑 地球部 祥成芸を記げ G

(19) 日本国特許厅(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特**酮2004-2499**5 (P2004-24995A)

(43) 公開日 平成16年1月29日(2004.1.29)

(51) Int. C1. 7		FI			テーマコード (参考)
CO2F	1/72	CO2F	1/72	101	4 D O 3 7
C02F	1/32	CO2F	1/32		4 D O S O
C10J	3/48	C10J	3/46	ZABJ	

審査請求 未請求 請求項の数:1 〇L (全9頁)

		W A DH	T A SHAT SHATAKOM T O'L (£ 5 A)	
(21) 出取番号	特型2002-183426 (P2002-183426)	(71) 出厭人	000217686	
(22) 出取日	平成14年6月24日 (2002.6.24)		電源開発株式会社	
			東京都中央区銀座6丁目15番1号	
		(71) 出題人	000005108	
			株式会社日立製作所	
		ļ	東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地	
		(71) 出版人	000001063	
			栗田工業株式会社 東京都新宿区西新宿3丁目4番7号	
		(74) 代理人	100075351	
			弁理士 内山 充	
		(72) 発明者	中道 真之	
			福岡県北九州市若松区柳崎町1番 電源開	
		}	発株式会社若松紀合事業所内	
			最終頁に続く	

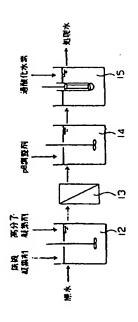
(54) 【発明の名称】石炭ガス化排水の処理方法

(57)【要約】

【課題】石炭ガス化工程において発生するガス洗浄排水中に含まれるCOD起因物質を、効率よく除去することができる石炭ガス化排水の処理方法を提供する。

【解決手段】石炭の部分酸化により得られたガスを洗浄した際に生ずる石炭ガス化排水に、酸化剤の存在下で紫外線を照射することを特徴とする石炭ガス化排水の処理方法。

【選択図】 図2



なされたものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、石炭ガス化排水中に含まれるCOD起因物質は、シアンの他、チオ硫酸イオン($S_2O_3^2$)、チオシアン酸イオン(SCN^2)、フェロシアン酸イオン($Fe(CN)_6^4$)などであり、かつ、これらのイオンは、酸化剤の存在下で紫外線を照射することにより、容易に酸化分解されることを見いだし、この知見に基づいて本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、

(1) 石炭の部分酸化により得られたガスを洗浄した際に生ずる石炭ガス化排水に、酸化剤の存在下で紫外線を照射することを特徴とする石炭ガス化排水の処理方法、 を提供するものである。

さらに、本発明の好ましい追様として、

- (2) 酸化剤が、過酸化水素、酸素ガス又は空気である第1項記載の石炭ガス化排水の処 理方法、
- (3) 石炭ガス化排水の p H を 7 以下に調整したのち、紫外線を照射する第 L 項記載の石 炭ガス化排水の処理方法、及び、
- (4) 紫外線を照射したのち、pH7以上に調散して曝気する第1項記載の石炭ガス化排水の処理方法、

を挙げることができる。

[0005]

【発明の実施の形態】

本発明の石炭ガス化排水の処理方法においては、石炭の部分酸化により得られたガスを洗浄した際に生ずる石炭ガス化排水に、酸化剤の存在下で紫外線を照射する。石炭ガス化排水に、酸化剤の存在下で紫外線を照射することにより、排水中のCOD起因物質を酸化分解して除去し、排水のCOD値を低下させることができる。

本発明方法の実施に先立って、石炭ガス化排水中に含まれる懸濁物質を除去することが好ましい、石炭ガス化排水は、通常黒色の微細な懸濁物質を含有するので、懸濁物質を含まさる。 を除去することにより、紫外線の透過率を高め、効率的にCOD起因物質を分解することができる。 懸濁物質の除去方法に特に制限はなく、例えば、凝集沈殿処理及びろ過により、懸った、影濁物質の除去方法に特に制限はなく、例えば、凝集沈殿処理及びろ過により、懸った、が関係を除去することができる。 凝集沈殿処理に用いる疑集剤としては、例えば、硫酸アルミニウム、ポリルミニウム、塩化第二鉄、硫酸第一鉄などの無機軽集剤、ポリンメチルジアリルアンモニウムクロライド、ポリエチレンイミン、ポリアクリル酸サトリウムなどの高分子では、ポリー2ーアクリルアミドー2ーメチルプロパンスルホン酸ナトリウムなどの高分子を発剤などを挙げることができる。 のるば、重力る過法、真心分離法などを挙げることができる。

本発明方法に用いる酸化剤に特に制限はなく、例えば、塩素ガス、次亜塩素酸ナトリウム、 央素酸カリウムなどのハロゲン化合物、 亜硝酸、 二酸化 金素酸などの窓 茶化合物、 過酸化水素、 酸素ガス、 オゾンなどの酸素化合物、 過年息香酸などのベルオキン 二硫酸 アンモニウム、ベルオキソ二硫酸カリウムなどので、ルカキンを挙げることができる。これらの中で、 過酸化水素、 酸素ガス及び酸素ガスが食い、 とが変素がある質を好適に用いることができる。 過酸化水素は、酸化力が強く、 COD 起因物質を必要的に酸化分解し、 紫外線照射によって速やかに酸素ガスと水に分解するので、 処理水中に が投存せず、また、 残留する過酸化水素を簡単に分析することができるので、 過度と かなどを必要とせず、 領便に使用することができ、 処理水中に不純物が 投存しない。 空気は、 製造装置や いっなどを必要とせず、 領便に使用することができ、 処理水中に不純物が 投存しない。

[0006]

本発明方法に使用する紫外線発生装置に特に制限はなく、例えば、低圧水銀ランプ、中圧 水銀ランプ、高圧水銀ランプ、キセノンランプ、 重水素ランプ、メタルハライドランプ、 20

10

30

40

50

20

りなんら限定されるものではない。

なお、実施例においては、石炭ガス化パイロットプラントの水洗塔排水に、硫酸パント2.000mg/Lを添加し、凝集沈穀処理により懸濁物質を除去した水を供試水とした。供試水の COD_M 。は180mgO/Lであり、TOCは39mgC/Lであり、pHは6.9であった。 COD_M 。は、JIS K O1O2 17 にしたがって制定し、TOCは、<math>JIS K O1O2 22 2 にしたがって測定した。実施例 1

供試水への過酸化水業の添加量と、CODMn 及びTOCの低下の状態の関係を調べた。供試水各1.5 Lを容量2 Lのピーカー 7 個に入れ、1 個のピーカーには過酸化水素水を添加せず、他の6 個のピーカーには、過酸化水素の濃度がそれぞれ200mg/L、400mg/L、800mg/L、1.600mg/L、2.000mg/L、4.000mg/L、4.000mg/L、4.000mg/L、4.000mg/L、4.000mg/L、4.000mg/Lになるように過酸化水素水を添加して均一に混合した。次いで、ピーカーの中央部に出力450 Wの低圧水銀ランプを浸漬し、室温で120分間紫外線を照射し、紫外線照射後の供試水のCODMn とTOCを測定した。結果を、図4に示す。

図4に見られるように、過酸化水素添加量2,000mg/L程度まで、CODm。は急速に低下し、それ以上はほぼ横ばいとなる。一方、TOCは約50%が除去される、 実施網2

供試水のpHと、CODMnの低下の状態の関係を調べた。

硫酸を加えて p H 4. 6 に調整した供飲水、 p H 6. 9 の供試水及び水酸化ナトリウム水溶液を加えて p H 9. 0 に調整した供飲水に、過酸化水素の濃度が 2, 0 0 0 m g / Lになるようにそれぞれ過酸化水素水を添加し、実施例 1 と同様にして、紫外線を 1 2 0 分照射したのちの供試水の C O D M n を測定した。結果を、図 5 に示す。

図 5 に見られるように、 p H が 7 以下であると、 C O D _{M n} の低下の程度が大きい。 実施例 3

供試水を酸素ガスで曝気し、紫外線照射時間と、CODm。の低下の状態の関係を調べた

硫酸を加えてpH5.0に調整した供試水、pH6.9の供試水及び水酸化ナトリウム水溶液を加えてpH9.0に調整した供試水各1.5Lを、底部にガラスろ過板つき、散気管を備えた容量2Lのビーカーに入れ、酸素ガスINL/minで曝気しながら、実施例1と同様にして紫外線を照射し、紫外線照射時間0分、15分、30分、60分、90分、120分及び180分のときに供試水をサンプリングしてCOD_{Mn}を測定した。結果を、図6に示す。

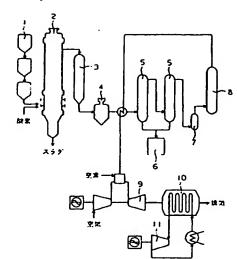
図 6 に見られるように、酸素ガスで味気しつつ紫外線を照射することにより、供試水のCOD $_{M}$ n は低下する。また、供試水の $_{P}$ H が低いほど、COD $_{M}$ n の低下の程度が大きい。 $_{P}$ H 5 . 0 に調整した供試水は、60分の紫外線照射によりCOD $_{M}$ n が 6 m g O / L まで低下している。

取版例 4

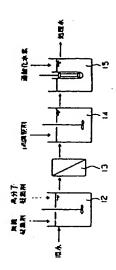
図7に見られるように、空気で曝気しつつ紫外線を照射することにより、酸素ガスで曝気する場合よりもやや遅いが、供試水の $COD_{M,n}$ は低下する。また、供試水のpHが低いほど $COD_{M,n}$ の低下の程度が大きい、pH5. Oに調整した供試水は、120分の紫外線照射により $COD_{M,n}$ が10mgO/Lまで低下している。

実施例1~4の結果から、過酸化水素を添加し、あるいは、酸素ガス又は空気で曝気しつ つ、紫外線を照射することにより、石炭ガス化排水中のCOD起因物質を効果的に酸化分

[図1]

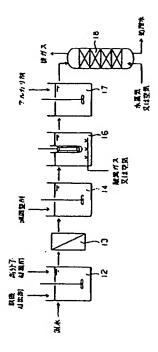


[[2] 2]

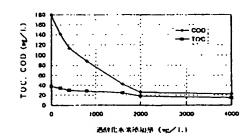


[[2]3]

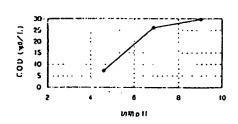
 $i \beta$



[四4]



[図5]



フロントページの続き

(72) 発明者 鈴木 英樹

東京都中央区銀座六丁目15番1号 電源開発株式会社内

(72) 発明者 白方 正

東京都中央区銀座六丁目15番1号 枪源開発株式会社内

(72) 発明者 辻口 彫

福岡県北九州市若松区柳崎町1番 建源開発株式会社若松総合事業所内

(72) 発明者 細井 紀舟

茨城県日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所火力・水力事業部内

(72) 発明者 森原 淳

茨城県日立市大みか町7丁目2番1号 株式会社日立製作所心力・追機開発研究所内

(72) 兒明者 村上 孝文

東京都新宿区西新宿三丁月4番7号 梁田工業株式会社内

(72)発明者 八田 武

東京都新宿区西新宿三丁日4份7号 栗田工菜株式会社内

Fターム(参考) 4D037 AA15 AB01 AB11 AB12 AB13 BA18 CA08 CA11 CA12

4D050 AA13 AB38 AB39 AB42 BB01 BB02 BB03 BB05 BB06 BB08

BB09 BC09 CA16